New York Fashion Week : un défilé jugé raciste contraint une école de mode à présenter des excuses

21/03/2020 à 11h07



MODE- Le Fashion Institute of Technology, école de mode new-yorkaise, a présenté ses excuses au sujet d'un défilé jugé raciste par plusieurs observateurs et lors duquel des mannequins ont défilé avec d'immenses fausses lèvres rouges et de grandes oreilles noires.

Lors de la Fashion Week de New York, le FIT avait organisé son premier défilé destiné à montrer la production de ses étudiants de master, le 7 février 2020. Durant cet événement, plusieurs des mannequins portaient de fausses lèvres rouges géantes, de faux sourcils touffus et de fausses oreilles imposantes. […]

> *BREAKING NEWS: African American model, 25, refuses to wear monkey costume of overgrown ears and lips and blasts the Fashion Institute of Technology's NYFW runway show for being racist. Costume showed pair of overgrown lips and outsized*

ears similar to a monkey. pic.twitter.com/yM2fSKRHf7

— Dave Vescio (@DaveVescio) February 17, 2020



HuffPost